

1. 緒言 セラミックスの最大の弱点である脆さを克服する手段の一つに纖維との複合がある。従来タンゲステン、ボロン、炭素、SiCなどの長纖維との複合が主として試みられている。近年各種のセラミックウイスカーナイフセラミックスが量産されるようになり、なかでもSiCウイスカーナイフは高い引張り強度を持ち、熱的・化学的安定性も高いために、最も有望なセラミック強化用纖維の候補である。Si₃N₄及びSiCセラミックスをSiCウイスカーナイフで強化することを試みた。

2. 方法と経過 マトリックス原料は1μm程度の微粉末、ウイスカーナイフは直径0.1～1.0μm、長さ50～200μmのものである。これからFig. 1に示すような工程でセラミックスを製造する。Y₂O₃はSi₃N₄に対する焼結促進剤で、マトリックスがSiCの時にはAl₂O₃が用いられる。作られた複合セラミックスの常温及び高温での3点曲げ強度、破壊韧性、電気伝導度などを測定し、組織を顕微鏡観察した。

3. 結果 ウイスカーナイフとの複合はセラミックスの強度そのものを上げる効果はさほど無いが、Fig. 2に示すように、信頼性の向上には大きな効果がある。例えばワイルドル係数が24以上もの、セラミックスとしては極めて高信頼性のものが得られる。Fig. 4. Fabrication process for SiC whisker-Si₃N₄ FRC.

强度及び信頼性が向上するが、これは破壊の原因がウイスカーナイフにありこことを示唆している。このことは顕微鏡観察でも確認された。

ウイスカーナイフの混合はまた、セラミックスの破壊韧性を上げるために効果がある。Fig. 3はその例である。更にSiCウイスカーナイフとの複合は、セラミックスに導電性を付与する効果があり、結果として放電加工を可能にする。Table 1はその例を示すが、加工が困難なセラミックスに放電加工が応用できるようになることの意義は大きい。加工速度は超硬合金の場合とほぼ同じである。

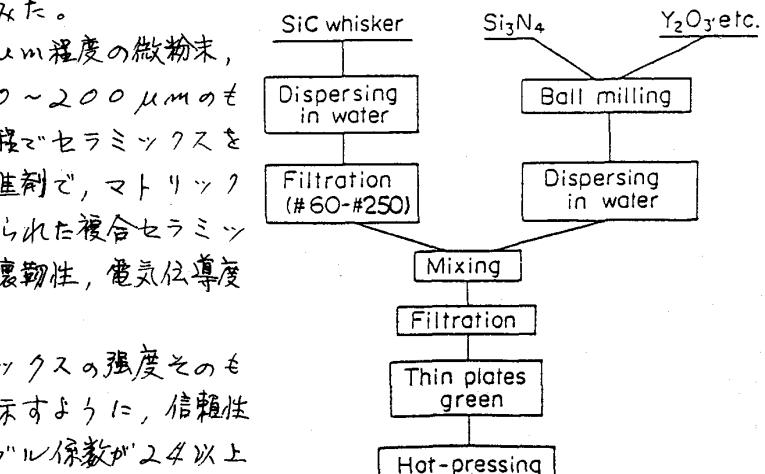


Table 1. Electrical resistance of hot-pressed Si₃N₄, SiC, and SiC whisker-Si₃N₄ FRC at room temperature.

Ceramics	Electrical resistance (Ω cm)	
Si ₃ N ₄	10 ¹² - 10 ¹³	β-type
SiC	1 - 10 ⁵	"
SiC(w)-Si ₃ N ₄	1	30 % whisker
"	0.56	40 "
"	0.42	50 "

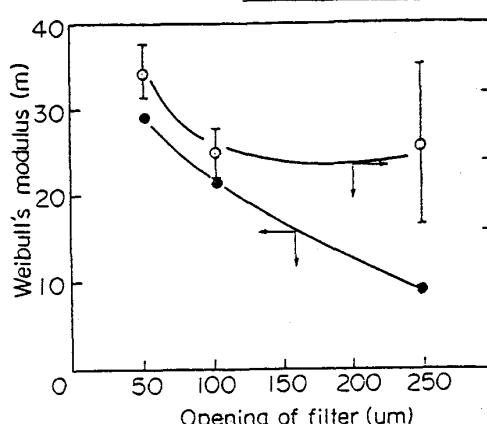


Fig. 2. Relation of strength and Weibull's modulus to filter opening.

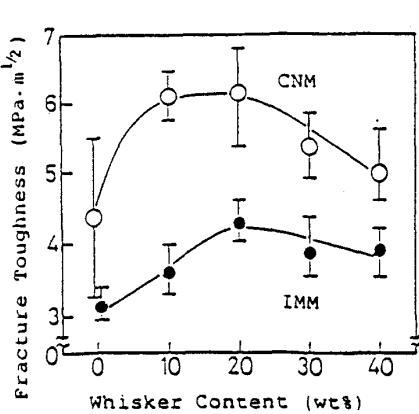


Fig. 3. K_{IC} of SiC whisker-SiC ceramics